⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-159210

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月20日

E 02 D 3/12

101

8303-2D

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 ボーリングマシン

②特 願 昭59-13502

20出 願 昭59(1984)1月30日

砂発明 者

西

步 町田市真光寺町786番地

⑪出 願 人 株式会社エヌ,アイ,

町田市中町3丁目4番2号 高峰ビル

ティ

砂代 理 人 弁理士 石川 幸吉

#### 明細音

1.発明の名称

ボーリングマシン

## 2.特許請求の範囲

- (1) ボーリングロッドに正回転と逆回転を交互に 繰り返す動作を与える駆動機構を設け、ロッド の正逆交互回転の反覆作動によってボーリング するようにしたことを特徴とするボーリングマ
- (2) 特許請求の範囲(1)記載のボーリングマシンに おいて、ボーリングロッドには地盤注入材の注 入機構を設け、先端に注入材の噴出機構を備え るようにしたこと
- 3. 発明の詳細な説明

本発明はポーリングロッドの正逆交互回転作動 によってポーリングを行うようにしたポーリング マンンに関するものである。

従来のボーリングマシンは一定方向にロッドを 連続回転させることによりボーリングを行うよう にしてきたものであるが、一方向にのみ連続して

本発明は正転一回転に対し、逆転一回転を行い 正逆を交互に反覆駆動して維をもむようにボーリ ングすることにより、以上の不都合に対処するこ とを目的としたものである。

以下図面に従って本発明の実施例を説明する。 1 はボーリングロッドで先端に週削具2 が装着され、上端にはボーリングの目的によってスイベル 3 等の付置設備が装着される。 4 は駆動機構でロッド1 に駆動力を伝える駆動ギャ8 を連続して往 復駆動を行う駆動軸6 に支持されたラックギア5

## 特問昭60-159210 (2)

に嵌合しラックギャ5の柱復動に従ってロッド1を回転させるようになっている。ラックギャ5の歯の数は駆動ギャ8をほぼ一回転させる歯の数と 長さに合わせて刻設され、ラックギャ5を支持する駆動輪6の可動巾もこの長さに対応して設定されている。

本発明は以上のように構成したのでボーリング

ロッド1を対象地盤に連続して正逆交互回転作動 をさせつつ下降させる場合、一回転正転掘進した 後その軌跡を逆転して迅進するので、土粒子にか かる鳥圧密が解放され掘進に無理がなくロッドに かかる負担も連続回転の場合に比して大きく軽減 されると共に、一方向への回転を強行する場合の ようにジャーミングを生ずる余地もほとんどない 。また、ロッドは一回転して一回転もとに戻るの でロッド1に付置されて一回転目に生じたホース 、コード類のねじれも逆転によって復原し、ねじ れの進行を生じさせないから、ホースのねじれ防 止に要した人手は全く必要なく極端な場合にはス イベル等を用いないで送液ホースをロッドに接続 することも可能である。また、ロッドの先嶋部に 注入材噴出口10を設けて、正逆交互回転によって ロッドを地中に挿入し、所定深度において付置装 置として設けた圧送ホース12を通じて地盤注入材 をロッド1に注入すれば、注入材は噴出口10より 地盤中に噴出して周辺土壌に浸透注入される。そ こで注入材を噴出口10より目的に応じて高圧力又

は低圧力で噴出しつつロッド1に正逆交互回転を連続して与えながら上昇させれば、注入材はロッド周辺土壌に浸透あるいは混入されて円柱状に注入材層を造成することができる。この場合、ロッドの正回転によって一旦正方向に偏向して圧密された土粒子は、ロッドの逆回転によって逆方向に解放され返削孔内壁の空陰率を均等化するので、浸透率を向上すると共に均質な注入層が造成されるのである。

また、高圧噴流による微拌混合注入の場合においても正逆交互回転によってジグザグ機拌が行われることとなるので、均質で密度の高い注入層の造成を行うことができるもので、本発明は極めて活用範囲の広いものである。

### 4. 図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すもので、第1図は本発明によるボーリングマシンの駆動機構、上下動機構を示す拡大斜視図、第2図のA乃至Cは注入材質出口を設けて注入層を造成する場合の施工模明図である。

1 ~ ボーリングロッド 2 ~ 掘削具 3 ~ スイベル 4 ~ 駆動機構 5 ~ ラックギャ 6 ~ 駆動軸 7 ~ シリングー 8 ~ 駆動ギャ 9 ~ 上下勤機 積 10 ~ 注入材噴出口 11 ~ 潤活液圧送ホース12 ~ 注入材圧送ホース 13 ~ 潤活液噴出口 P ~ 対象地盤 Q ~ 注入層

特許出願人 株式会社エヌ、アイ、ティ 代理人弁理士 石 川 幸 古 切幸理

# 特問昭60-159210(3)



